Requested Patent:

JP3125311A

Title:

MAGNETORESISTIVE TRANSDUCER.;

Abstracted Patent:

EP0422806, A3, B1;

Publication Date:

1991-04-17;

Inventor(s):

VOEGELI OTTO (US); WANG PO-KANG (US); KROUNBI MOHAMAD TOWFIK (US);

Applicant(s):

IBM (US);

Application Number:

EP19900310687 19900928;

Priority Number(s):

US19890419246 19891010;

IPC Classification:

G11B5/39;

Equivalents:

DE69021315D, DE69021315T, JP2080934C, JP7122925B, US5018037;

ABSTRACT:

A magnetoresistive (MR) read transducer having passive end regions (50) separated by a central active region (44) in which an MR layer (42) is formed which extends over substantially only the central active region and in which a hard magnetic layer (46) is formed in each end region. The hard magnetic layers form an abutting junction (48) having electrical and magnetic continuity with the MR layer to produce a longitudinal bias in the MR sensor. The transducer is produced by a method in which the same stencil defines the extent of both the MR layer and the hard magnetic layers so that the abutting junctions are formed easily and reliably.

⑩ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-125311

filnt, Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 @公開 平成3年(1991)5月28日

G 11 B 5/39

7426-5D

塞杳請求 有 請求項の数 17 (全6頁)

硬磁性パイアスを有する磁気抵抗読取り変換器及びその製造方法 60発明の名称

②特 願 平2-236018

願 平2(1990)9月7日 @21H.

優先権主張

アメリカ合衆国カリフオルニア州サン・ノゼ、パソ・ロ @発 明 者 モハメド・トーフイツ

> ス・セリトス6238番地 ク・クルーンピ

オットー・ボーゲリ アメリカ合衆国カリフオルニア州モーガン・ヒル、シカモ @発 明 者

ア・アペニユー13465番地

アメリカ合衆国カリフオルニア州サン・ノゼ、シヤドー・ ポーカング・ワング @発明者

ブルツク・ドライブ1007番地

アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 アーモンク (番 インタ・ナショナル・ ビジネス・マシ - ン

地なし) ズ・コーポレーション

個代 理 人 弁理士 山本 仁朗 外1名

眀

1. 発明の名称 硬磁性パイアスを有する磁気 抵抗読取り変換器及びその製 查方法

2. 特許請求の範囲

の出願人

(1) 中心能動領域によって難隔された端部受動領 城を有する磁気抵抗センサと、

磁性材料から形成され、実質的に前記中心能動 領域上に延びる磁気抵抗導電層の薄膜と、

硬磁性材料の第1及び第2の薄膜とを含み、

硬磁性材料の前記薄膜がそれぞれ前記磁気抵抗 導電層の一端との電気的かつ磁気的連続性を有す る隣接接合部を形成しており、硬磁性材料の前記。 薄膜がそれぞれ実質的に前記端部受動領域の一方 上にのみ延びて、前記磁気抵抗センサ中に経方向 パイアスを発生させることを特徴とする、磁気抵 抗競取り変換器。

(2) 前記隣接接合部が、2個の重なったテーパを 含むことを特徴とする、請求項1に記載の磁気抵

抗兢取り変換器。

- (3) 前記の重なったテーパが連続曲面を含むこと を特徴とする、請求項2に記載の磁気抵抗読取り 変換器。
- (4) 前配隣接接合部が、前記磁気抵抗層の厚さの 3~5倍の長さを有することを特徴とする、請求 項1に記載の磁気抵抗読取り変換器。
- (5) さらに、前記中心能動領域の少なくとも一部 分に、横方向パイアスを形成するための手段を有 する請求項1に記載の磁気抵抗競取り変換器。
- (6) 横方向パイアスを発生させるための前記手段 が、前記磁気抵抗層から難隔した軟磁性薄膜を含 むことを特徴とする、請求項5に記載の磁気抵抗 読取り変換器。
- (7) 前記変換器の少なくとも中心能動領域上に、 強磁性材料の薄い磁気抵抗層を付着するステップ

前記変換器の中心能動領域を被覆するステンシ ルを生成するステップと、

前記磁気抵抗材料の前記ステンシルで被置され

ていない部分をエッチングで除去して、前紀変換 器の中心能動領域を形成するステップと、

要磁性材料の薄膜を、変換器の前記ステンシルで被覆されていない領域上に付着して、変換器的記式を接触の 強いないの 域を生成するステップとを含み、前記 端部領域の 硬磁性材料は、磁気抵抗材料の前記 層の一端との欝接接合部を形成して、縦方向パイス の一点が、変換器の各端部受動領域中によって 種類 とを特徴とする 磁気抵抗 読取り変換器を設置するための方法。

- (8) 前記エッチング・ステップで、方向性エッチング法を使用することを特徴とする、簡求項7に 記載の磁気抵抗競取り変換器を製造するための方 法。
- (9) 前記方向性エッチング法が、イオン・ピーム・ミリングから成ることを特徴とする、欝求項 8 に記載の磁気抵抗読取り変換器を製造するための方法。
- (10) 前記方向性エッチング法が、前記変換器に対
- (16) さらに、前記中心能動領域の少なくとも一部分に横方向バイアスを発生させるための手段を付着するステップを含む、請求項7に記載の磁気抵抗装取り変換器を製造するための方法。
- (17) 横方向パイアスを発生させるための前記手段が、前記磁気抵抗層から離隔した軟磁性薄膜から成ることを特徴とする、請求項16に記載の磁気抵抗競取り変換器を製造するための方法。
- 3. 発明の詳細な説明
- A. 産業上の利用分野

本発明は、薄膜磁気フィルムに関し、より具体的には、磁気抵抗競取り変換器及びその製造方法に関する。

B. 従来の技術

磁気抵抗(MR)センサを使用して磁気的に記載されたデータを感知することは、長年にわたり公知であった。パークハウゼン・ノイズを除去し、センサをその線形動作範囲内に維持するために、綴方向及び横方向のパイアスを与えなければならないことも公知であった。米国特許第40244

してある角度で行なわれることを特徴とする、請求項8に記載の磁気抵抗続取り変換器を製造するための方法。

- (11) 前記角度が、70~80度の範囲にあることを特徴とする、請求項10に記載の磁気抵抗誘取り変換器を製造するための方法。
- (12) 前記変換器が前記エッチング・ステップの間、 前記角度に対して垂直な面内で回転することを特徴とする、額求項10に記載の磁気抵抗競取り変 換器を製造するための方法。
- (13) 前記ステンシルが、フォトレジスト材料から成ることを特徴とする、請求項11に記載の磁気抵抗競取り変換器を製造するための方法。
- (14) 前記フォトレジスト材料が、薄い下側層と厚い結像層とを含むことを特徴とする、額求項 1 3 に記載の磁気抵抗競取り変換器を製造するための方法。
- (15) 前記薄い下側層がアンダーカットをもつことを特徴とする、請求項14に記載の磁気抵抗読取り変換器を製造するための方法。

8 9 号明知書は、 硬磁性パイアス層を使用した M R センサを開示している。 このセンサでは、 M R 層及び硬磁性パイアス層の両方が、 センサ全体を 様切って延びて、 横方向のパイアスを形成する。

米国特許第3840898号明細書は、横方向
パイアスが形成されるMRセンサを開示している。
その第4図及び第5図に示されている実施例では、
NiFeなどの磁気抵抗ストライブの縁部領域を
処理して、硬磁性状態を発生させている。しかし、
縁部領域は、感知電流の方向と平行に配設され、
ストライブ全体に沿って延びて、横方向パイアス
を発生させているが、縦方向パイアスは発生させない。

たえず狭くなるトラック幅の上に、常に増加する記録密度で記録されたデータを読み取るのに必要な小型のMR読取り変換器を製造することは、ますます困難になって来ている。これらの要件を満たすべく提案された1つの解決策が、米国特許第4863885号明細書に記載されている。この特許によれば、蟷部領域内へと延びる強磁性M

R層及び端部領域上にのみ延びる反強磁性層の間の交換カップリングにより、機方向パイアスはセンサの中心の能動領域にのみ発生され、 綴方向パイアスは端部受動領域に発生される。 米国特許第4638806時間の交換カップリングによって端部領域のみに発生される縦方向パイアスを有するMRセンサを開示している。

図面の第2図に図示するように、米国特許第4863685号明細書に開示され特許額求された形式の従来型のMR競取り変換器は、変換器10°の全体にわたって延びるMR層11を含んでいる。交換パイアス層12は、端部領域14上にのみ延びて、総方向パイアス・フィールドを発生させ、、薄は18の部分に、横方向パイアス・ウィールドを発生させる。読取り信号は、この実施例では、導体18と20の間の間隔によって画定される、中心能動領域18上で盛知される。

動領域によって離隔された端部受動領域を有するMRセンサを含んでいる。実質的に中心能動領域上のみに延びる強磁性薄膜MR層が、形成される。硬磁性材料の第1及び第2の薄膜が、実質的に一方の端部受動領域上に延びて、MR層の一端との電気的かつ磁気的な連続性を有する隣接接合部を形成し、MRセンサ中に縦方向パイアスを発生させる。

これらのセンサは、本発明の要件を大よそ満たしている。しかし、将来の設計上の要件を満たすには、寸法が正確なことが必要なため、経済的で十分に正確な工程でこれらの構造体を構築する可能性が厳しく限定される。

C. 発明が解決しようとする課題

公知の従来技術のどの引例も、MR層が、実質的に中心能動領域上のみに延びており、硬磁性パイアス層が、MR層との隣接接合部を形成する各端部に設けられ、MRセンサ中に縦方向パイアスを発生させるような、MRセンサを開示していない。

したがって、本発明の主要な目的は、MR層が、 実質的に中心の能動領域上のみに延びており、硬 磁性パイアス層がMR層との隣接接合部を形成す る各端部領域に設けられて、MRセンサ中に縦方 向パイアスを発生させる、磁気抵抗(MR)読取 り変換器を提供することである。

D. 課題を解決するための手段

本発明によれば、MR読取り変換器は、中心能

E. 実施例

本発明によるMR読取り変換器の概念図を第1 図に示す。MR競取り変換器は、実質的に中心能 動領域24上のみに延びるMR層22と、MRリー ド変換器10中に縦方向パイアスを発生させるた めMR届22との隣接接合部30を形成する各端 部領域28中の硬磁性パイアス層28とを含んで いる。本実施例は、追加の側部競取り抑制要素を 必要としない。そのかわり、各端部領域28の硬 磁性パイアス層28は、MR暦22との電気的及 び磁気的連続性を提供しなければならない。硬磁 性パイアス暦28には、CoCr、CoPt、 CoCェPtなどのメタラジの単層を設けること ができるが、タングステンや金などの下側層また は上側層を使用することが望ましい。硬磁性層の 厚さは、所望量のパイアス・フラックスを与える ように選ぶ。当業者なら知っているように、横方 向パイアスは、中心能動領域24でも必要である が、このパイアスは、炊質フィルム・パイアス、 分岐パイアス、ラセン状パイアスあるいは、他の

整合性のある任意の投方向パイアス技術によって もたらすことができる。ただし、投方向パイアス 構造は、第1図の概念図には示されていない。

MR層22と硬磁性パイアス層28との間に適 切な接合部を作成するための方法の特定の実施例 を第3 a 図ないし第3 d 図に示す。この方法は、 NiFeなどのMR材料の薄膜を適切な基板21 上にたとえばセンサの長さにわたって付着するス テップを含んでいる。図の実施例では、MR層2 2を付着する前に、軟磁性薄膜23及び非磁性ス ペーサ層25を含む機方向パイアス構造体を、基 板21上に付着する。この方法では、続いてフォ トレジストなど適切な材料の薄膜を付着し、フォ トレジスト材料をパターン付けしてステンシル3 2 (第3a 図参照) を形成する。 ステンシル 32 は、MR材料の薄膜22、スペーサ層25及び飲 磁性薄膜23にスパッタ・エッチング、イオン・ ミリング、化学的エッチングなどのサブトラクティ ブ工程を施して、MR3層構造27(第3b図参 照)を形成するとき、MR層22の各縁部を画定 するために用いる。次いで、ステンシル32がパ イアス層28(第3c 図参照)の緑部を再び画定 するとき、硬磁性パイアス暦28用の材料を付着 する。 同じステンシル 3 2 を用いて導体層を付着 して、導体リード線29及び31を形成する。希 付けるなら、導体リード線29及び31が硬磁性 パイアス層28と同じ長さに延びていない場合、 導体リード線29及び31を後のステップで付着 することができる。言うまでもなく、ある量の硬 磁性材料及び導電性材料もステンシル32の上部 に付着する。ただし、この一定量の材料は、端部 領域のみに硬磁性パイアス層28を有し、それぞ れ中心能動領域24上にのみ延びるMR3層構造 27との連続する接合部を有するセンサを形成す るため、リフトオフ工程(第3d図参照)でステ ンシル32と共に除去する。

MR層22と硬磁性パイテス層26との間の解接接合部は、第1図及び第3図では概念的に正方形として示してあるが、好ましい実施例は、接合部が容易にかつ迅速に製造できるように、形状が

充分に制御できる接合部を含んでいる。

第4図に、本発明の一実施例による連続しただ接合部の形成方法をより詳細に示す。この場合、ステンシル32は、薄い下側層33と厚い結像層から形成される2層レジストを含んでいる。1回の露光と1回の現像ステップでレジストの緑部形状を固定する。適切な現像液中で下側層33を溶解することによってアンダーカットを形成する。アンダーカットの距離は、現像時間によって決まる。

 限界点は徐々に左へ移動して、終には、方位角180度のとき、 a 点まで移動する。この実施例では複合ミリングによって、薄膜の破線で示す部分37のミリング加工の間に、除去の結果として曲線状のチーパ38が形成される。

次いで、たとえば、基板を同様に配向させ回転させる間に、硬斑性パイアス層38をスパッタリングによって付着して、破線38で示すよう着した、破線38で示すよけ着した。パイアス層38を付着したであるが、MR材料層35は、第4図では単一層として示してあるが、MR皮素は、たとえば、とを認識されたい。

この接合部のプロファイルは、 2 つの重なったテーパ部分を含んでいる。このテーパ形状は、ステンシル3 2 の高さ及び選択した入射角中によって決まる。特定の実施例では、ステンシルの厚さは約 1-4 mであり、入射角中は、70~80度の範囲にあった。この選択した組合せにより、セン

サの厚さのおよそ5倍の長さのテーパが得られた。 電気的信頼性を高めるには、接合部は長くなけれ ばならないが、磁気的信頼性を高めるには、接合 部は短くなければならない。特定の適用例では、 長さがセンサの厚さの3~5倍の範囲内の接合部 が適切である。

上記方法によって作成される磁気抵抗説取り変換器を第5図に示す。この図は、センサの始面図図、するわち以前に記録された磁気データがそこれた磁気が開発の中心では、変換器は、変換器の中心を表現のの関接接合のでいる。このの理性パイテスを発生させる。を換器ののは50中にのみ綴方向パイテスを発生させる。F. 発明の効果

本発明によれば、MR層が実質的に中心の能動領域上のみに延びており、硬磁性バイアス層がMR層との隣接接合部を形成する各端部領域に設け

5 … 非 磁性 スペーサ 層、 2 8 … … 硬 磁性 パイァス 層、 2 7 … ・ M R 3 層 構 造、 2 8 … ・ 端 部 受 動領域、 2 9 、 3 1 … ・ リード線、 3 0 … ・ 隣接接合 部、 3 2 … ・ ステンシル、 3 3 … ・ 下 側層、 3 4 … ・ 結 像 層。

出願人 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 代理人 弁理士 山 本 仁 朗 (外1名) られて、MRセンサ中に級方向バイアスを発生させる、製造し易い磁気抵抗説取り変換器が提供される。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明を実施したMR 聴取り変換器の概念的な始面図である。

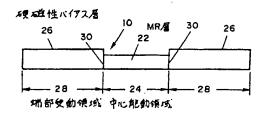
第2図は、縦方向パイアスが、MR競取り変換器の端部領域にのみ設けられている、従来型のMR式読取り変換器の端面図である。

第3 * 図ないし第3 d 図は、本発明による連続 した接合部を形成するための方法の特定の実施例 を示す図である。

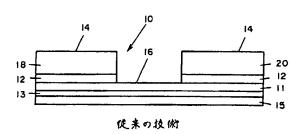
第4図は、本発明の特定の実施例による連続した接合部を形成するための方法をより詳細に示す 展開図である。

第5図は、第3図及び第4図に図示した方法により製造されるMR競取り変換器の特定の実施例の端面図である。

21···基板、22···磁気抵抗(MR)層、 23···軟磁性薄膜、24···中心能動領域、2



第1図



第2图

特開平3-125311(6)

